## **ELECTRON BEAM IRRADIATING DEVICE**

Publication number: JP7282755
Publication date: 1995-10-27

Inventor:

**NISHIKIMI TOSHIRO** 

**Applicant:** 

ì

NISSIN HIGH VOLTAGE CO LTD

Classification:

- International:

G21K5/04; H01J37/06; H01J37/30; G21K5/04; H01J37/06; H01J37/30; (IPC1-7): H01J37/06;

G21K5/04; H01J37/30

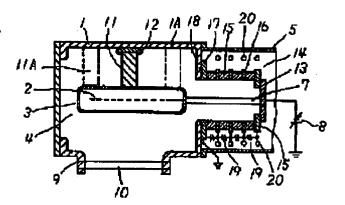
- European:

Application number: JP19940108894 19940411 Priority number(s): JP19940108894 19940411

Report a data error here

#### Abstract of JP7282755

PURPOSE:To reduce influence of an electric field fluctuation by insulating a vacuum chamber and a central conductor to supply high voltage to a filament part of an electron beam source part by an insulating mechanism in which insulating rings and ring-shaped electrodes are superposed on each other. CONSTITUTION: A shield electrode 3 to shield a filament part 2 of an electron beam source part 4 is mechanically supported with a wall 1A of a vacuum chamber 1 housing the electron beam source part 4 by an insulating insulator 11 composed of a heat resistant insulating material. The other end of a central conductor 7 whose one end is connected to the filament part 2 is connected to an introducing terminal part 13 in a pressure vessel 5. A part between the introducing terminal part 13 and the vacuum chamber 1 is insulated by an insulating mechanism 14 in which insulating rings 15 and ring-shaped electrodes 16 are superposed on each other in a multistage shape. The final electrode 17 among the electrodes 16 of the insulating mechanism 14 is connected to a flange 18 of the vacuum chamber 1, and voltage divider resistors 19 to equalize sharing voltage of the rings 15 are connected between the respective electrodes 16.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

### (19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

# (11)特許出願公開番号

# 特開平7-282755

(43)公開日 平成7年(1995)10月27日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	FΙ	技術表示箇所
H01J	37/06	Z			
G 2 1 K	5/04	M			
H01J	37/30	Z	9172-5E		

#### 審査請求 未請求 請求項の数2 書面 (全 4 頁)

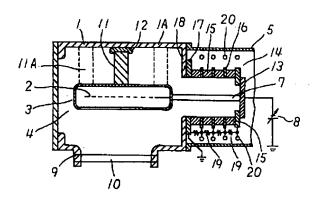
(21)出願番号	特顧平6-108894	(71)出願人 000226688
(22)出願日	平成6年(1994)4月11日	日新ハイボルテージ株式会社 京都府京都市右京区梅津高畝町47番地
		(72)発明者 錦見 敏朗
		京都市右京区梅津高畝町47番地 日新ハイボルテージ株式会社内
		(74)代理人 弁理士 中沢 謹之助

# (54)【発明の名称】 電子線照射装置

### (57)【要約】 (修正有)

【目的】 電子線源部の機械的支持のための機構と、絶縁のための機構とを分離して、絶縁のための機構を、表面積が少なく、かつ電界の変動の影響が少ないようにする。

【構成】 電子線源部のシールド電極3を、真空チャンパ1の壁に、耐熱性材料からなる碍子11によって機械的に支持する。フィラメント部2に接続される中心導体7を導入端子部に連結し、この導入端子部と真空チャンパとの間を絶縁機構14によって絶縁する。絶縁機構は、絶縁リング15と、リング状電極16とを交互にかつ多段に重ね合わせて構成する。各リング状電極間の分担電圧を均等とするための分圧抵抗19を接続する。



1

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 電子線源部のフィラメント部をシールドしているシールド電極を、前記電子線源部が収納されてある真空チャンパの壁に、耐熱性材料からなる碍子によって機械的に支持するとともに、前記フィラメント部に接続される中心導体を導入端子部に連結し、前記導入端子部と前記真空チャンパとの間を、絶縁リングと、リング状電極とを交互にかつ多段に重ね合わした絶縁機構によって絶縁し、前記各リング状電極間に、前記絶縁リングの分担電圧を均等とするための分圧抵抗を接続してな 10 る電子線照射装置。

【請求項2】 絶縁機構のリング状電極を、前記絶縁機構の内部において、アース電位側の絶縁リングを中心導体に対して隠蔽するように、わん曲させてなる請求項1に記載の電子線照射装置。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電子線照射装置特に非 走査型の電子線照射装置に関する。

[0002]

【従来の技術】例えばエリア型の電子線照射装置は、筒状の真空チャンパの内部に電子線を放射するフィラメント部を配置して構成されるが、このフィラメント部に加速用の高電圧を導入するため、従来では内部に絶縁ガスが充填されてある圧力タンクを絶縁性のスペースコーンを介して真空チャンパに連結し、このスペースコーンに中心導体を貫通し、この中心導体を介してフィラメント部に高電圧を導入するようにしている。

【0003】図6はその構成を示し、1は真空チャンバで、内部に、フィラメント部2と、このフィラメント部302をシールドするシールド電極3とよりなる電子線源部4が配置されている。5は圧力タンクで、内部に絶縁ガスが充填されている。6はスペースコーンで樹脂等からなり、その裾部は真空チャンバ1と圧力タンク5との間の連結部においてはさまれるようにして取り付けられている。

【0004】7は中心導体で、スペースコーン6を貫通しており、真空チャンバ1側の先端にフィラメント部2が接続されている。そしてスペースコーン6により、電子線源部4が機械的に片持ち支持されるとともに、真空 40チャンバ1、圧力タンク5に対して電気的に絶縁されている。8は中心導体7に接続される加速用電源、9は真空チャンバ1の周壁に形成されてある照射窓、10はこの照射窓9に設けられてある窓箔である。

【0005】この構成から理解されるように、スペーサコーン6の裾部は、アース電位である真空チャンパ1あるいは圧カタンク5に連結されてあり、中心部は高圧の中心導体7に連結されてあるため、その裾部と中心部との間に高電圧が印加されるようになる。このような構成は加速電圧が低い場合は特に問題とはならないが、加速

電圧が300kVを超えるようなことになると、スペーサコーン6の表面に沿う絶縁距離を長くする必要があ

【0006】しかしこのように絶縁距離を長くすれば、スペーサコーン6が大型化し、その取り扱いが面倒になるとともに、製作費が高くつくようになる。またこのように絶縁距離を長くすると、その表面積が大きくなるため、面積効果の影響を受けて放電が発生しやすくなり、損傷確率が高くなる。

【0007】更にフィラメント部2が発した熱がスペーサコーン6に伝熱するので、スペーサコーン6自身の絶縁耐力が、その表面の距離効果からパルクの特性に影響を受けるため、耐熱特性の良い材料が必要となるが、耐熱特性が良いとされているセラミックなどは、大型のスペースコーンの製作に難がある。のみならず、電子線源部4が長尺状となると、樹脂製のスペースコーンではその機械的耐力から、片持ち支持が困難となる。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、電子線源部 20 の機械的支持のための機構と、絶縁のための機構とを分 離し、絶縁のための機構を、表面積が少なく、かつ電界 の変動の影響が少ないようにすることを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明は、電子線源部のシールド電極を、真空チャンパの壁に、耐熱性材料からなる碍子によって機械的に支持するとともに、フィラメント部に接続される中心導体を導入端子部に連結し、この導入端子部と真空チャンパとの間を、絶縁リングと、リング状電極とを交互にかつ多段に重ね合わした絶縁機構によって絶縁して、各リング状電極間の分担電圧を均等とするための分圧抵抗を接続したことを特徴とする。【0010】

【作用】絶縁機構のリング状電極に分圧抵抗が接続されていることにより、各絶縁リングには、均等な電界が与えられることになり、従来のスペースコーンのように一段で受ける電界に比べて安定で、放電時の電界変動の影響が少なくなる。絶縁リングの表面積が少ないので、面

音が少なくなる。紀縁リンクの表面積が少ないので、面積効果が減少する。電子線源部は碍子によって中心導体に対する絶縁に関係なく支持される。

[0011]

【実施例】本発明の実施例を図1によって説明する。な お図6と同じ符号を付した部分は同一または対応する部分を示す。本発明にしたがい電子線源部4は、セラミックのような耐熱性の絶縁材料からなる絶縁性の碍子11により、真空チャンバ1の壁1Aに対して支持される。 12は碍子11と壁1Aとの間の電界を緩和するためのフープである。碍子11と電子線源部4との連結のための具体的な構成は後述する。

の間に高電圧が印加されるようになる。このような構成 【0012】前記のように電子線源部4は、フィラメン は加速電圧が低い場合は特に問題とはならないが、加速 50 卜部2とシールド電極3とにより主として構成されてい 3

るが、フィラメント部2がシールド電板3に機械的に連 結されてあるので、シールド電極3を真空チャンバ1の 壁1Aに対して支持することにより、電子線源部4は壁 1 Aに機械的に支持されることになる。

【0013】一端がフィラメント部2に接続される中心 導体7の他端は、圧力容器5内にある導入端子部13に 接続される。そして導入端子部13と真空チャンバ1と の間に絶縁機構14が設けてある。絶縁機構14は、セ ラミックなどの絶縁材料からなる絶縁リング15と、リ 成してある。

【0014】絶縁機構14の中心を中心導体7が通るよ うにしてある。絶縁機構14の電極16のうちの最終電 極17は真空チャンパ1のフランジ18に連結されてい る。各電極16間には分圧抵抗19が接続されてある。 この絶縁機構14は真空チャンパ1と圧力容器5とを区 画する隔壁の役目を果たす。

【0015】絶縁機構14の外周と圧力容器5との間の 電界緩和のために、絶縁機構14の外周に複数の電界緩 極16に接続される。絶縁リング15の径は、最終電極 17と中心導体7との間の空間電界が許容される範囲内 で最小となるように選択される。

【0016】以上の構成において、電子線源部4は碍子 11により真空チャンパ1に対して機械的に支持され る。碍子11は絶縁性でしかも耐熱性であることによ り、電子線源部4からの伝熱に対して十分に絶縁特性が 維持される。

【0017】中心導体7と真空チャンパ1および圧力容 器5に対する絶縁は、絶縁機構14が司る。絶縁機構1 30 4を構成している絶縁リング16は、その間の電極16 とこれに接続されている分圧抵抗19によって、中心導 体7と真空容器1との間の電界をほぼ均等に分担する。 したがって電界の分担は安定し、電界が変動するような ことがあっても、その影響は少なくなる。しかも絶縁機 構14の表面積が少なくてすむので、面積効果を減少す ることができ、放電の発生を極力回避することができ る。

【0018】図1の構成では、碍子11をシールド電極 3のその長さ方向に沿う中央に設けているが、シールド 40 電極が長尺に及ぶときは、点線で示す碍子11Aのよう に、2個所またはそれ以上の箇所で支持するようにして もよい。図1の例は電子線を垂直下方に向けて照射する 構成であるが、これが水平方向に向けて照射する構成の ものでも本発明は適用される。この場合の碍子11は図 1と同様に、シールド電極の上部に設けるとよい。

【0019】図2に碍子11の取り付けのための具体的 構成を示す。この例では碍子11の下端面に、ねじ孔を 有する金具21を埋め込んでおき、この金具21にねじ 22を締め込むことによって取付金具23を固定する。

取付金具23はねじ24によりシールド電極3に固定さ れる。これにより碍子11の下端は、シールド電極3に 連結される。この場合ねじ24として、レベル出しので きるジヤッキ用のものが望ましい。また金具21はシー ルド電極3内におさめるようにしてある。

【0020】碍子11の上端面にもねじ孔を有する金具 25を埋め込んでおき、この金具25にねじこまれるね じ26により、フープ12を介して、真空チャンパ1に 固着されてある金具27に碍子11を連結する。このよ ング状の電極16とを交互にかつ多段に重ね合わして構 10 うにしてシールド電極3は真空チャンパ1に取り付けら れるようになる。なお碍子11としては、その沿面距離 を長くする必要があるときは、図2中の点線で示すよう に、ひだ28を設けても良い。

【0021】前記のように絶縁機構14の電極16及び アース電位である最終電極17は、中心導体7の高電界 にさらされる。そこでこの電界緩和のために、図3に示 すように、各電極16の内端をわん曲させ、アース電位 側にある絶縁リング15を中心導体7に対して露出しな いように隠蔽するとよい。特に最終段付近では電極16 和用リング20を設ける。電界緩和用リング20は各電 20 を大きくわん曲させるようにして絶縁リング15を覆う ようにするとよい。これにより中心導体7と絶縁機構1 4との間の電界を緩和することができるようになる。

> 【0022】図1の点線で示したように、複数の碍子1 1Aで電子線源部4を支持した場合、シールド電極3が 熱によりその長さ方向に膨張することによって、碍子1 1 A との間に応力が作用する恐れがある。これを避ける ために、図4、図5に示すように、金具23のねじ22 が通る孔を長孔29としておくとよい。これによれば膨 張によるねじ22の逃げが形成されるため、シールド電 極3と碍子11Aとの間に応力が作用するのが回避でき る。

[0023]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、電 子線源部のフィラメントに高電圧を給電する中心導体と 真空チャンパとの絶縁を電子線源部の機械的支持に直接 関与しない絶縁機構により絶縁するようにし、この絶縁 機構を絶縁リングとリング状電極とを重ね合わせ、リン グ状電極に分圧抵抗を接続して構成したので、各絶縁り ングは均等な電界を受け、従来のようなスペースコーン による絶縁構成に比較して安定となり、電界変動の影響 は少なくなるとともに、その表面積を小さくすることが できるため、面積効果は減少し、放電の発生を極力阻止 することができるようになり、更に電子線源部を耐熱性 の碍子を介して真空チャンパに機械的に支持するように したので、電子線源部からの伝熱に対して、絶縁特性が 十分に維持されるといった効果を奏する。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施例を示す断面図である。

【図2】図1の碍子の支持部分を示す拡大断面図であ 50 る。

6

5

【図3】図1の絶縁機構の変形例を示す部分断面図である。

【図4】碍子とシールド電極との連結部分の変形例を示す部分断面図である。

【図5】図4の底面図である。

【図6】従来例の断面図である。

【符号の説明】

- 1 真空チャンパ
- 2 フィラメント部
- 3 シールド電極

4 電子線源部

- 5 圧力容器
- 7 中心導体
- 8 加速電源
- 11 碍子
- 14 絶縁機構
- 15 絶縁リング
- 16 リング状電極
- 19 分圧抵抗

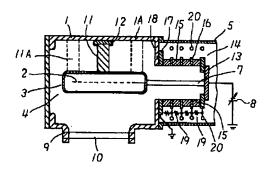
10 20 電界緩和用リング

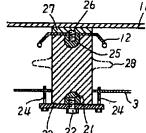
【図1】

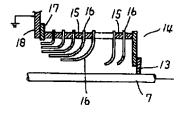
[XII]

[図2]

【図3】







[図4]

【図5】

【図6】

